Searching PAJ

1 1160 1 01 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-113832

(43) Date of publication of application: 18.05.1988

(51)Int.Cl.

G11B 7/26

(21)Application number: 61-256795

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22) Date of filing:

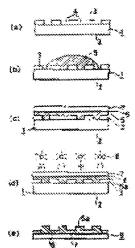
30.10.1986

(72)Inventor: HORIE TOMOE

(54) MANUFACTURE OF MASTER DISK FOR INFORMATION SIGNAL RECORDING DISK (57) Abstract:

PURPOSE: To form a master disk to which an information signal is transferred with high accuracy, with high efficiency and at low cost, by providing a light hardening type resin and a substrate on a resist master disk in which the information signal is recorded, and peeling off a resin material from the master disk after hardening by a photoirradiation.

CONSTITUTION: A prescribed light hardening resin material 5 which does not invade a resist film 3 is applied onto a resist master disk 1 which has recorded an information signal to a photoresist film, and an said material, a substrate 7 is provided through an adherence agent 6. The light hardening type resin material placed between this substrate 7 and the resist master disk 1 is



irradiated by light and hardened, and thereafter, peeled off from the master disk 1, by which a UV hardening type resin made master disk 9 is formed. In such a way, since an electroforming processing is not executed, the manufacturing time can be shortened remarkably, and the master disk to which recording information is transferred with high accuracy can be formed with high efficiency and at low cost.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Searching PAJ

[Date c. rending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

の特許出願公開

◎公開特許公報(A) 昭63-113832

@Int_CI.*

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)5月18日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査譜求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

情報信号記録盤の原盤の製造方法

②特 顧 昭61-256795

②出 第 〒61(1986)10月30日

砂発 明 者 堀 江

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 日本ビクター株式

会社内

心出 顋 人

日本ビクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

郊代 理 人

弁理士 宇高 克己

明 終 38

1. 幾明の名称

情報信号記録器の顕鑑の製造方法

2. 粉件物業の整額

レジスト級に常報信号を記録したレジスト展覧のレジスト級上に、このレジスト級を優すことがない光硬化型器 節材料を設け、この光硬化型器解材料の上に蒸放を置き、この差板とレジスト展覧とに挟まれている光硬化型器筋材料に光を照射して硬化させ、その後この硬化した光硬化型器筋材料をレジスト展盤から剥離することを特徴とする機器値号記録器の聚業の製造方法。

3、発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本売明は、例とばビデオディスクあるいはコンパクトディスクのように高密度に情報は号が記録されている情報信号記録盤、又はドローディスクのような情報信号記録盤の展盤の製造方法に擁するものである。

【提来技術とその問題点】

例とば、ビデオディスクあるいはコンパクトディスクのような高密度情報信号記録器を製造する際 に別いるスタンパ複製用のいわゆるマスターと称 される製盤は、次のようにして作製されているの が厳密である。

すなわち、ガラス蒸放上にフォトレジスト膜を 装け、このフォトレジスト膜に対して露光環像を 行なって所定の機器信号を記録したレジスト源盤 を移る。

次に、このレジスト原銀のフォトレジスト膜上に、例えば無電解メッキ又はスパッタ等の手段によって再電額を得く設け、そしてこの異電器上に電錫手段で電気メッキ機を厚く設け、その後この機器能と一体に構成された電気メッキ機をレジスト無鑑から頻離することによってマスターと称される原盤を得ているのである。

機、このマスターと称される原盤から マザーを移、このマザーからスケンパを特、このスタンパを用いて再生装置に装着して再生が行なわれる 数数的なビデオディスク又はコンパクトディスク のような僧服傷母影録器が成型手段によって得られるのである。

従って、再生装置に該着する最終的な情報信号 影器器を得る器になるマスターと称される原際は、 高級度に接続されていなければならない。

すなわち、凝整における情報信号とレジスト級 無に記録されている情報信号とが正確に対応して いないものであれば、その後に得られる情報信号 記録器の情報信号は不正確になる。

しかるに、上記のようにして得られる緊急は、 必ずしもその毎写複異される問題は号が密輸度で あるとは蓄えない欠点がある。

又、緊密の製造に難して電路に時間が長くかか り、製造機器が暴い欠点もある。

【問題点を解決する為の手段】

本発明は簡配の問題点に鑑みてなされたものであり、レジスト級に情報信号を記録したレジスト 服器のレジスト線上に、このレジスト級を役すこ とがない光硬化型個器材料を設け、この光硬化型 個額材料の上に基板を報き、この基級とレジスト

のフォトレジスト照3上に、このフォトレジスト 服3を優すことがない案外機硬化型網期材料5を 強布する。

尚、このノボラック鑑勵を主成分とするフォトレジスト親3を慢すことがない総外機硬化塑醤輸料料5としては、例とは新中村化学(株)製のNKエステルリー4HA又はリーちHA等の多質能のウレタンアクリレート系のアレボリマーと、新中村化学(株)製のA-BPE-4等の反応性機製剤と、チバガイギー社製のイルガキュア651、又はメルク社製のダロキュア1173、1118等の光開始剤を20~50%、79~47%、1~3%の割合で混合したものが挙げられ、すなわちウレタンアクリレート系のアクリル器を有する結底が1000cps以下の機器料料が挙げられる。

そして、紫外路吸化型開助材料5を塑布後、新 1 図(*)に示す如く、影響別6を独布した透明基板 7を紫外級硬化型開聯材料5 上に載せる。

満、この透明蒸視で中には紫外線吸収剤は実質 上含まれていないものであり、そして密差剤らと 顕微とに終まれている光硬化型微酸材料に光を照射して硬化させ、その後この硬化した光硬化型器器材料をレジスト原盤から剥離する協能信号記録器の影響の影響の影響方法を提供するものである。

【寒滌祭】

第1回(x)~(e)は、本発明に係る情報信号記録 盤の取盤の製造方法の1実施例を示す工程図であ

まず、第1 33 (s)に示す如く、従来と同僚な方 途によりレジスト展覧1を得る。

端、開閉中、2は、レジスト版線1の基果である透明なガラス基版、3は、例えばノボラック網路を主成分としたシブレー社製のAZー1350、マイクロボジット1400等のボジティブタイプ、又は確原的在製の0MR-83等の本ガティブタイプのフォトレジスト器、4は、所定の路光・環像手段によりフォトレジスト勝3に循載された領環像号であるピットであり、これらの領域は提来からも及く知られたものである。

次に、第1四(b)に示す如く、レジスト聚盤1

しては、透明蒸放でとしてアクリル系の材料を用いた場合には微と一郎に共聚合体をケトンとトルエンの適合物類に約4~15%類かしたものを用いることが出来、又、透明蒸散でとして無磁ガラス材料を用いた場合にはシランカップリング剤を低酸アルコールに約1~5%割かしたものを用いることが出来、このような智質剤の溶液をスピンコート法によって透明蒸放で上に設布、乾燥することにより密替剤のを適布した透明蒸放でが得られる

そして、適明条級7を燃料機硬化型額筋材料5 上に銀せた後、週明基級7上から所定の押任力、 例よば2~5 kg/c×'の圧力を作用させ、気泡が入 らないよう、かつ、銀外銀硬化型額筋材料5がフォ トレジスト級3上に均一にゆきわたもようにする。

然外級硬化型製剤材料5がレジスト製盤1のフォトレジスト製3上に物一にゆきわたると、次に、第1関(d)に示す如く、透明装製7上から案外線製管行ない、装外線製化型樹脂材料5を選出させる。

3 (S) \$288 (A)

無、この変化作業は、紫外銀が紫外級変化型銀 設料料5に対して均一に照射されるようにすることが大寒であり、例えば紫外線照射ランプ8下の ターンテーブル上にレジスト級盤1を緩いて回覧 させながら紫外線照射することにより、紫外線硬 化型樹脂材料5を硬化をせるものである。

この無外線照射作業後、透明基級7をレジスト 無数1から終端し、透明基板7無に影響している 硬化した紫外線硬化型影励材料限5aの表面をアセ トン等で洗浄し、次いで水洗、電線することによ り、第1回(e)に示すようなUV硬化影響顕露盤 りが得られる。

上記のようにして情報信号記録器の原盤を製造すると、これは世来のようにレジスト顕盤に対して監飾処理を行なうことなく得るものであるから、すなわち電鏡処理に比べればその銀外銀硬化処理時間は考しく短かいものであるから、その製造時間の大中な製造化が遅れ、生産能率が大中に由上するものとなる。

又、銀外級硬化型樹脂材料を用いて原盤を構成

するものであるから、レジスト駆塞1の記録情報 信号であるピット4の転写研度が高く、従って得 られたUV硬化樹脂製原盤9の記録情報信号はレ ジスト顕繋1の記録情報信号に正確に対応してお り、従ってこのUV硬化樹脂製原幾9を盛にして 得られる情報信号記録盤の記録情報信号は極めて 正確なものになる。

(効果)

本発明に係る情報信号を記録したレジスト課盤のレジスト限に信報信号を記録したレジスト課盤のレジスト限上に、このレジスト機を侵すことがない光硬化型機器材料を設け、この光硬化型網路材料の上に基板を置き、この基数とレジスト原盤とに挟まれている光硬化型網路材料に光を照射して硬化させ、その接この変化した光硬化型機器付料をレジスト原盤から剥裂するので、記録情報信号が後めて高額度なものであり、すなわち光硬化機器材料を用いて原盤を構成するものであるから、この原盤の記録情報信号は極めて高額度に転写形成され、しかも、この原盤は光硬化型機器

料を現化処理させれば得られるものであるから、 提来の電路処理によって原盤を得る方法に比べれ ば極めて搬撃よく等られるものであり、すなわち 記録情報信号が高額度な原盤を能率よく然コスト で経済できる等の特長を有する。

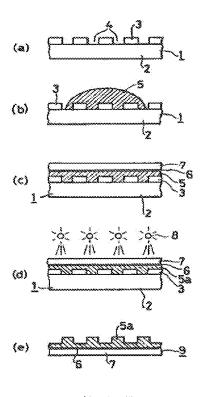
4. 図面の簡単な説明

第1回(s)~(e)は、本発明に係る情報係号記録 第の原盤の製造方法の1実施例を示す工程圏である。

1 … レジスト放盤、2 - ガラス器板、

3一フォトレジスト膜、4一ピット、

5 … 紫外線硬化型網路材料。5 a … 硬化した紫外線硬化型網路材料器。6 … 密查解。7 … 透明基板、9 … U V 硬化網筋器周歇。



第 1 図